粒界強度測定のための FIB 装置内引張試験法の開発

Development of micro tensile testing method in an FIB system for evaluating grain boundary strength

藤井 克彦 (Katsuhiko Fujii)*1 福谷 耕司 (Koji Fukuya)*1

要約 粒界強度を測定するための集束イオンビーム (focused ion beam, FIB) 装置内引張試験法を 開発した.結晶粒界を含む大きさ2×2×10µm の微小引張試験片を FIB 加工により作製し, FIB 装置内でその場観察しながら引張試験を行った.荷重は、単結晶シリコンから作製したカンチレバ ーのたわみを測定し,それから算出した.熱時効により粒界リン濃度を変化させた Fe-Mn-P 合金 に開発した方法を適用して,粒界破壊時の応力を測定した結果,粒界リン濃度の増加に伴い粒界強 度は低下することが確認できた.

キーワード 微小引張試験,粒界強度,粒界リン濃度,粒界破壊,集束イオンビーム加工

Abstract A micro tensile testing method for evaluating grain boundary strength was developed. Specimens of $2 \times 2 \times 10 \mu m$ having one grain boundary were made by focused ion beam (FIB) micro-processing and tensioned in an FIB system *in situ*. The load was measured from the deflection of the silicon cantilever. The method was applied to aged and unaged Fe-Mn-P alloy specimens with different level of grain boundary phosphorus segregation. The load at intergranular fracture decreased with increasing phosphorus segregation.

Keywords Micro tensile test, grain boundary strength, grain boundary phosphorus concentration, intergranular fracture, focus ion beam micro-processing

1. はじめに

金属材料が高温水腐食や中性子等の照射を受ける と,水素や酸素,リン等の不純物の結晶粒界への集 積や,溶質元素の粒界偏析や酸化等による結晶粒界 のミクロ組成の変化、空孔集合体や酸化物等の形成 による結晶粒界のミクロ組織の変化が生じる.この ような結晶粒界でのミクロ組成とミクロ組織の変化 は結晶粒界の強度を低下させ、粒界割れを発生させ る. 例えば、原子炉容器鋼における不純物リンの結 晶粒界への偏析は粒界強度を低下させ脆化に影響す ることが報告されており(1)~(5). 粒界破壊とリン濃 度の関係が実験的に調べられている^{(2)(4)~(6)}.しか しながら、個々の結晶粒界でのリンの偏析量と粒界 強度の低下量の定量的な関係は必ずしも明らかにな っていない、これは、ミクロ組織、ミクロ組成、粒 界性格等のデータを評価した特定の結晶粒界に対し てその強度を測定することが従来のマクロスコピッ

クな材料試験技術では非常に難しかったためである. 同じ実験的な理由から,結晶粒界に沿って酸化や酸 化物形成が生じれば結晶粒界の強度が低下すると一 般的に想定されるが,これに対する定量的な関係も 必ずしも明らかになっていない.

最近,集束イオンビーム (focus ion beam, FIB) 加工技術の進歩とマイクロメートル・サイズやサブ マイクロメートル・サイズの試験片に対する試験技 術の進歩があいまって,微小な材料の機械的特性の 測定が可能になってきている^{(7)~(10)}.しかし,微小 な荷重や応力の測定に用いられるナノインデンテー ションや走査プローブ顕微鏡のカンチレバーによる 方法では,荷重や応力を測定しつつ試験片の変形を 直接観察することが困難であった.そこで本研究で は,FIB 加工によるマイクロ・ナノスケールの試験 片加工技術を活用し,FIB 装置内可張試験法を開発 して,個別の粒界の破壊強度を測定する方法を考案

^{*1 (}株)原子力安全システム研究所 技術システム研究所

した. また, この方法を結晶粒界にリンを偏析させた Fe-Mn-P 合金(粒界リン偏析材)に適用し, 粒界リン濃度と粒界強度の定量的な関係を求めた.

2. FIB 装置内引張試験法の開発

FIB 加工技術を用いて,結晶粒界を含むマイクロ メートル・サイズの微小引張試験片を作製した.図 1 に微小引張試験片の採取の模式図を示す.電子後 方 散 乱 回 折 (electron backscatter diffraction, EBSD) 測定により各結晶粒界の粒界性格を調べ, 試験する結晶粒界を選択する.次に,FIB 加工によ りその結晶粒界を含む微小なブロック (大きさ20× 20×5µm 程度)を切り出し,その一部から微小引 張試験片を加工する.なお,微小引張試験片に使用 しなかった残部を用いることで,もしくは同一の結



図1 微小引張試験片採取の模式図

晶粒界から新たな微小な試験片を FIB 加工により採 取することで,透過型電子顕微鏡 (transmission electron microscope, TEM) 観察とエネルギー分散 分光法 (energy dispersive spectroscopy, EDS) 分 析により対象の結晶粒界のミクロ組織,ミクロ組成, 粒界性格等のデータの取得が可能である.

図2に FIB 加工で作製した微小引張試験片の一例 を示す. EBSD 測定により特定の結晶粒界,ここで は粒界エネルギーが低く粒界偏析等を生じやすい大 傾角粒界を選択して,微小引張試験片に加工した. 本方法では,特定の結晶粒界を試験片内で任意に配 置できる.今回は引張方向に対して粒界面を45度傾 けて作製した.これは,せん断荷重が粒界面の垂直 方向に最大に作用するようにするためである.また, 結晶粒界に沿ってスリットを FIB 加工して試験片断 面に対する粒界面の割合を減少し,破壊が結晶粒界 で起こるようにした.

FIB 装 置 内 引 張 試 験 は FIB 装 置 (Hitachi FB-2000A)内でその場観察しながら行った. 微小 引張試験片に対する変形は,FIB 加工装置に付随す るマイクロサンプリング機構のうち,X-Y-Zの3軸 駆動可能なマイクロプローブ (タングステン製)を 利用して付与した.すなわち,マイクロプローブ先



図2 微小引張試験片の一例



図3 微小引張試験片の引張破壊試験

端を微小引張試験片の一端にタングステン・デポジ ッション(Wデポ)により固定した後、マイクロプ ローブを微小引張試験片の軸方向に動かすことで微 小引張試験片に引張変形を与えた. 図3に微小引張 試験片の引張破壊試験の一例を示す. 微小引張試験 片の下端は固定されており, 引張により試験片のみ が変形する. ①→②→③→④の順に、マイクロプロ ーブは上方に移動するとともに、微小引張試験片中 の粒界に沿って入れられたスリットが開口しており. 試験片に対して荷重および変形が付与されているこ とが確認される.図3に示した像は FIB 加工装置で 観察される 2 次イオン顕微鏡 (secondary ion microscope. SIM) 像と呼ばれるものであり、結晶方位の 違いが明暗の違いとなって表れるという特徴がある. 図3の微小引張試験片においても上方の結晶粒が黒 く下方の結晶粒が白くコントラストの違いが明瞭に 見られ、結晶粒界が明瞭に識別される。④において 微小引張試験片は破断しているが、破断部は直線で ありほとんど変形しておらず、破断部を境に明確な コントラストの違いがあることから、最終的には粒 界破断したことが分かる.また,破断した試験片を 走查電子顕微鏡 (scanning electron microscope, SEM)や TEM 等で観察して、破断形態等を確認す ることが可能である.

FIB 装置内引張試験の荷重測定方法としては,単 結晶のシリコンウエハから作製した片持ちのカンチ レバーのたわみ(d)を測定し,dから線形弾性論に 基づき荷重(F=K·d)を算出した.ここで,Kはバ ネ定数である.微小引張試験片をカンチレバーの先 端に固定すると仮定すると,Kはカンチレバーの大 きさから次式で与えられる.

$$K = \frac{Ewt^3}{4l^3} \tag{1}$$

ここで、Eはカンチレバーのヤング率、lは長さ、w は幅, tは厚さであり, バネ定数の正確さはヤング率 とカンチレバーの形状の影響を受けることが分かる. 図4に作製したカンチレバーの例を示す.この例で は、たわみ方向のシリコンの結晶方位は〈110〉であ り、文献によればシリコン単結晶のヤング率は 170GPa である⁽¹¹⁾. また, バネ定数はその寸法より 80N/m と算出される. しかし、シリコンウエハのヤ ング率等の物性値は、添加元素により幅があるので、 測定により正確な値を決定する必要がある. そこで、 使用したシリコンウエハのヤング率をナノインデン ターで測定した結果,荷重 1mN で得られたヤング 率は280GPaであり、文献値に比べ大きな値である ことが確認された.また、バネ定数はカンチレバー の形状の影響も受けるため、カンチレバーに対して ナノインデンターでバネ定数の測定を行った. 図5 に、カンチレバーの先端から 5.10.15.20µmの位 置を最大 5µm 押込み,荷重 - 変位曲線の傾きから求 めたバネ定数を示した. バネ定数は押込み量が増加 するほど小さくなる傾向があるが、3~5µmの範囲



図4 シリコンウェハから作製したカンチレバー



図5 ナノインデンターで測定したバネ定数の押込み位 置と押込み深さによる変化

ではその変化は小さい.また,押込み位置がカンチ レバーの先端に近づくほどバネ定数は小さくなって おり,この傾向は線形弾性論に基づく(1)式に整合 したものであった.ここでは,微小引張試験片のカ ンチレバーへの取り付け位置が先端から5µmの範囲 であることから,カンチレバーの先端から5µmの位 置でのバネ定数の下限値160N/mを荷重の算出に用 いることにした.また,このときのヤング率は 340GPaと評価される.ただし,カンチレバーの形 状が大きく異なる場合にはナノインデンターによる



図6 FIB装置内引張試験のセットアップ

校正が必要である.

FIB 装置内引張試験のセットアップを図6に示す. マイクロプローブの先端に微小引張試験片の一端が 取り付けられており,もう一端はシリコン・カンチ レバーの先端にタングステン・デポジッションによ り固定される.図7に,FIB 装置内引張試験をその 場観察した一例を示す.SIM 像により,微小引張試 験片の変形の観察とカンチレバーのたわみから荷重 の算出が可能である.粒界が塑性変形することなし に粒界で破断すれば,粒界強度を測定することが可 能である.ただし,本方法では,カンチレバーのた



10µm

図7 FIB装置内引張試験のその場観察の一例

は、カンチレバーのサイズを大きくしてたわみを小 さくすることで曲げモーメントの応力への影響を減 少させる必要があるとともに、より正確な応力の評 価には曲げモーメントを考慮した有限要素解析等の 解析が必要である.

FIB 装置内引張試験法の粒界リン偏 析材への適用

鉄鋼材料において結晶粒界にリンが偏析すると粒 界破壊しやすくなることが広く知られており.鉄で はリン含有量0.09 at%以上でリン偏析による粒界脆 化が生じることが報告されている(12). Fe-1.27Mn-0.042P 鋼を熱時効(475℃×1000hr) して結晶粒界にリンを偏析させた試料を用いて FIB 装置内引張試験法により粒界強度の測定を試みた. なお、測定は大傾角粒界を対象に行った、図8に引 張試験前後の SIM 像を示す. 微小引張試験片はわず かに塑性変形した後、結晶粒界で脆性的に破断した. 破断時の荷重は 690µN であった. また, EDS 分析 の結果、この結晶粒界のリン濃度は0.26 wt%であ り、リンの粒界被覆率を表す Monolayer coverage は0.31であった.比較のため、熱時効前の試料中の 結晶粒界に対しても同じ微小引張試験を実施した. これらの試験結果を測定したリン濃度とともにまと めて表1に示す. 公称応力は破断時の荷重を試験前 の試験片断面積で除したものであり、粒界への垂直 応力は破断時の荷重を試験前の粒界断面積で除した ものである. 粒界リン濃度が高い熱時効材で粒界破



図8 熱時効材の FIB 装置内引張試験前後の SIM 像

表1 マイクロ引張試験の結果

	熱時効材	受入材
粒界 P 濃度 (wt%)	0.98	0.26
P monolayer coverage	0.31	0.08
破断時の荷重(µN)	690	1320
公称応力(MPa)	180	340
粒界への垂直応力(MPa)	270	510

壊時の粒界への垂直応力が低くなっており, 粒界リン濃度の増加に伴う粒界強度の低下が確認された.

4. まとめ

粒界強度を測定するための FIB 装置内引張試験法 を開発した.開発した方法をリンが偏析した結晶粒 界に適用して,粒界リン濃度の異なる結晶粒界の粒 界破壊時の応力を測定して粒界強度を比較し,粒界 リン濃度の増加に伴い粒界強度は低下することを確 認した.今後,酸化した結晶粒界や照射誘起偏析し た結晶粒界等に対して本方法を適用し,結晶粒界の ミクロ組織とミクロ組成等の変化とその強度の変化 に関する定量的なデータを取得する予定である.

文献

- C. A. English, S. R. Ortner, G. Gage, W. L. Server, S. T. Rosinski, *Effects of Radiation on Materials*, ASTM STP 1405, p. 151 (2001).
- (2) R. B. Jones, C. J. Bolton, Proc. 24th Water Reactor Meeting, organized by USNRC, Oct. 1996, (1996).
- (3) R. J. McElroy, C. A. English, A. J. Foreman, G. Gage, J. M. Hyde, P. H. N. Ray, I. A. Vatter, *Effects of Radiation Materials*, ASTM STP 1325, p. 296 (1999).
- (4) B. A. Gurovich, E. A. Kuleshovs, Ya. I Shtrombakh, O. O. Zabusov, E. A. Krasikov, J. Nucl. Mater., 279, p. 259 (2000).
- (5) H. Nakata, K. Fujii, K. Fukuya, R. Kasada,
 A. Kimura, *J. Nucl. Sci. Technol.*, 43, p. 785 (2006).
- (6) C. Naudin, J. M. Frund, A. Pineau, Scr. Mater., 40, p. 1013 (1999).
- (7) K. J. Hemker, W. N. Sharpe Jr., Ann. Rev. Mater. Res., 37, p. 93 (2007).

- (8) D. Kiener, C. Motz, G. Dehm, *Mat. Sci. and Eng. A*, 505, p. 79 (2009).
- (9) D. S. Gianola, C. Eberi, *JOM*, 61 (3), p. 24 (2009).
- (10) S. Orso, U.G. Wegst, C. Eberl, E. Arzt, *Advanced Materials*, 18, p. 874 (2006).
- (11) J. J. Wortman, R. A. Evans, J. Applied Phys., 36, p. 153 (1965).
- (12) K. Abiko, S. Suzuki, H. Kimura, Trans. Jpn. Inst. Met., 23, p. 43 (1982).